

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成22年3月11日(2010.3.11)

【公表番号】特表2009-544775(P2009-544775A)

【公表日】平成21年12月17日(2009.12.17)

【年通号数】公開・登録公報2009-050

【出願番号】特願2009-521131(P2009-521131)

【国際特許分類】

C 09 D	11/00	(2006.01)
C 09 D	17/00	(2006.01)
C 09 B	69/10	(2006.01)
C 09 B	67/46	(2006.01)
C 09 B	67/08	(2006.01)
C 09 B	67/20	(2006.01)
C 09 D	7/12	(2006.01)
C 09 D	5/03	(2006.01)
C 08 F	2/44	(2006.01)
G 03 G	9/09	(2006.01)

【F I】

C 09 D	11/00	
C 09 D	17/00	
C 09 B	69/10	Z
C 09 B	67/46	B
C 09 B	67/08	C
C 09 B	67/20	A
C 09 D	7/12	
C 09 D	5/03	
C 08 F	2/44	Z
G 03 G	9/08	3 6 1

【手続補正書】

【提出日】平成22年1月19日(2010.1.19)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0076

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0076】

(c) ポリマー分散物の製造：

(b) からのワックスで被覆された顔料分散物 PY 155 : 450

Dispersogen L FH 28% 濃度 12.5

モノマーB1 20

モノマーB2 10

パーオキソニ硫酸アンモニウム 0.95

アスコルビン酸 0.7

水 400

H₂O₂ 35% 濃度 3.5

防腐剤 0.3

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0083

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0083】

(c) ポリマー分散物の製造

ワックスで被覆した顔料分散物 P R 1 2 2 :	4 5 0
D i s p e r s o g e n L F H 2 8 % 濃度	1 2 . 5
モノマー B 1	4 0
モノマー B 2	2 0
パーオキソニ <u>硫酸</u> アンモニウム	0 . 8 3
アスコルビン酸	0 . 7
水	4 0 0
H ₂ O ₂ 3 5 % 濃度	3 . 5
防腐剤	0 . 3

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0088

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0088】

被膜 : 10 % ; 顔料 15 % ; 乳化剤 , タイプ(1) : 2 . 3 %

(c) ポリマー分散物の製造 :

ワックスで被覆した顔料分散物 P B 1 5 : 3	4 5 0
D i p e r s o g e n L F E S 2 8 % 濃度	2 5
モノマー B 1	4 0
モノマー B 2	7 0
パーオキソニ <u>硫酸</u> アンモニウム	0 . 8 3
アスコルビン酸	0 . 7
水	4 1 3
H ₂ O ₂ 3 5 % 濃度	3 . 5
防腐剤	0 . 3

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0094

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0094】

被膜 : 10 % ; 顔料 : 15 % ; 乳化剤 , タイプ(1) : 2 . 3 %

(c) ポリマー分散物の製造

ワックスで被覆された顔料分散物 P B 7 :	4 5 0
D i s p e r s o g e n L F H 2 8 % 濃度	6 . 4
モノマー B 1	1 5 . 4
モノマー B 2	-
パーオキソニ <u>硫酸</u> アンモニウム	0 . 6 0
アスコルビン酸	0 . 7
水	4 1 3
H ₂ O ₂ 3 5 % 濃度	3 . 5
防腐剤	0 . 3